PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

63-205608

(43) Date of publication of application: 25.08.1988

(51) Int. CI.

GO2B // G02F 1/133

(21) Application number : 62-039414

(71) Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

23, 02, 1987

(72) Inventor:

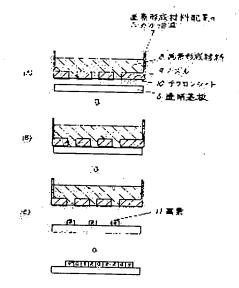
SATO NARIHIRO SOGA SANEMORI YOSHINO MASAAKI SHIMIZU TOKIHIKO

(54) PRODUCTION OF COLOR FILTER FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY BODY

(57) Abstract:

PURPOSE: To uniformize the film thickness of a picture element forming material by supplying the picture element forming material through holes of about the same size as the size of the picture elements to dispose the material onto the transparent substrate.

CONSTITUTION: The picture element forming material 8 is supplied through the holes of about the same size as the size of the picture elements 12 and is disposed onto the transparent substrate 6 at the time of disposing the picture element forming material 8 on the substrate 6. A material which is cured by heat or electromagnetic wave is used for the forming material 8 and the viscosity of the forming material 8 is preferably \geq 100P and \leq 10,000P at the time of passing the same through the holes. Since the adhesiveness of the forming material 9 varies with the kind of the



substrate 6, there is a need for using the forming material 8 optimum for the substrate 6 to be used. The forming material 8 is thereby directly formed on the substrate 6 without being transferred onto a roller for depositing the picture element forming material, plate surface, blanket, etc. A stage for printing the forming material 8 by revolution of the roller on the substrate is eliminated and the film thickness of the forming material is uniformized within the picture elements.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-205608

	@Int _. Cl _. •	識別記号	庁内整理番号	少公開	昭和63年(1988) 8月25日
//	G 02 B 5/20 G 02 F 1/133	1 0 1 3 0 6	7529-2H 7610-2H		
_			審査	請求 未請求	発明の数 1 (全5頁)

②特 願 昭62-39414

②出 願 昭62(1987)2月23日

⑫発	明	者	佐藤	成	広	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業株式会社内
⑫発	明	者	曽 我	眞	守	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器產業株式会社內
⑫発	明	者	芳 野	公	明	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器產業株式会社内
⑫発	明	者	清水	時	彦	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業株式会社内
⑪出	顖	人	松下電器産	業株式会	ὲ社	大阪府門真市大字門真1006番地	
创代	理	人	弁理士 中	尾 敏	男	外1名	

明細書

1. 発明の名称

液晶表示体用カラーフィルタの製造法

2. 特許請求の範囲

- (1) 透明基板上に画案形成材料を配置する際に、 画案形成材料を画案と大きさが同程度の穴を通し て供給し透明基板上に配置することを特徴とする 液晶表示体用カラーフィルタの製造法。
- (2) 画案形成材料として熱または電磁波によって硬化する物質をもちいることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の液晶表示体用カラーフィルタの製造法。
- (3) 西素形成材料の粘度が穴を通す際に100 P以上10000P以下であることを特徴とする 特許請求の範囲第1項または第2項に記載の液晶 表示体用カラーフィルタの製造法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、カラー被晶表示装置に用いるカラー フィルタの製造法に関する。

従来の技術

光の透過量を制御する液晶とカラーフィルタを 構成要素とするカラー液晶表示装置において、カ ラーフィルタは、赤、緑、青の画素部および必要 に応じてそれらの間にコントラストを向上させる ためのブラックマトリックスが設けられている。 画素の作成法としては、種々の画素形成材料およ び作成法がある。たとえば、染色性感光材料を用 いる染色法、透明性着色インキの印刷法、高分子 電着法、写真法等である。しかしながら、製造価 格の点で透明性インキの印刷法が優れている。第 2図に印刷法による従来のカラーフィルタ製造プ ロセスの一例を示す。まず國素形成材料としての 透明性インキ1をインキ着けローラー2から原版 3に転移させる。つぎに原版3からブランケット 4へ透明性インク1を転移させる。さらにブラン ケット4を透明基板5上で回転させることにより 透明性インク1を透明基板5上に移し取る。この 作業を各色ごとに行い同一基板上に多色刷りを 行ってカラーフィルタを作成している。

発明が解決しようとする問題点

この場合ブランケットから透明基板への画案形成材料の転移はブランケットの回転によって行われる。そのため透明性画素形成材料がブランケット回転方向に押し出され、透明基板上の透明性画素形成材料の膜厚が不均一になるという問題があった。

問題点を解決するための手段

透明基板上に画案形成材料を配置する際に、画 業形成材料を画案と大きざが同程度の穴を通して 供給し透明基板上に配置することによりカラー フィルタを作成する。

作用

本発明の製造法によれば画素形成材料は画素形成材料着けローラー、版面、ブランケット等の上に転移されることなしに直接透明基板上に形成される。このため透明基板上でローラーの回転による画素形成材料の印刷工程がなく画素形成材料の膜厚が画素内で均一になると考えられる。

実施例

の透明基板 6 側には透明 基板 6 を傷つけないようにテフロンシート 1 0 を張り付けておくこともできる。

このノズル9を通して 画素形成材料8をださか、、この 画素形成材料8とことだ押し出すってあるのであれば特に限定と熱または短縮に でのちこの 画素形成材料8を熱また間短縮に でのちこの 画素形成材料8の粘度の は 10000 P以下が好ましい。

用いることのできる材料の代表例を以下にあげる。 着色した画素形成材料 8 としては色素を樹脂

第1図にそって実施例を説明する。第1図(A)に示すように、透明基板6上に画素形成は配置のための治具7を配置する。透明基板6とボスのおりで、ほう健酸ガラス、ボリカーボるとがラス、ほう健酸ガラス、ボッカーボるので、できるが、基板の種類によって多形成材料8を用いる必要がある。

次に第1図(B)に示すようにこの画素形成材料 配置のための治具7を透明基板6に密着し、押し出す。この際治具7と透明基板6の間隔は画素1 1の膜厚および画素形成材料8の粘度に依存するが、ほぼ画素11の膜厚程度でよい。

さらに第1図(C) のように國素形成材料配置のための治具7を透明基板6上から離すことによって函素11を形成する。ノズル9を透明基板6から離す際にはノズル9と透明基板6の距離を等間

隔に保つほうが画素11の寸法精度が高くなり好ましい。さらに第1図(A)~(C)の工程を繰り返して赤、緑、青の画素11を有するカラーフィルタを得る。また必要に応じてブラックマトリックスも黒の画素形成材料をもちいれば同様の工程で作成可能である。

以下に具体的な実施例を示す。

宴施例1

100mm×100mm×1.1mm のほう硅酸ガラス板を透明基板として用いた。

画素形成材料としてはエポキシアクリレート (昭和高分子製リポキシSP-5003)とポリエステルアクリレート(東亜合成化学工業製)を出ったものに、赤画素用として赤顔料(ピグメを開けたは先に述べたSP-5003、M-5700、M-8060の混合物に緑顔料(ピグメントイエロー83)を2部混合して用いた。青頭

り固定したのち基板周辺に1μm厚のテフロンスペーサをのせ、その上にさらに画素形成材料配置のための治具をのせた。チューブ内に圧力をかけ、画素形成材料を基板上に押し出したのち0.1mm/sec の速度で治具を基板から垂直に引き魅して、赤画素を作成した。この赤画素を作成した基板に超高圧水銀灯で33W/cmで3分間光照射して赤画素を硬化させた。

この赤画素を作成した基板上に赤画素作成と同様の方法で緑画素、育画素を作成した。その膜厚は赤、緑、青すべて0.8μm であった。

実施例2

100mm×1.0mm×1.1mm のほう硅酸ガラス板を透明基板として用いた。画素形成材料としてはエポキシ樹脂(シェルケミカル製エピコート#819)に実施例1と同様の色素を25重量%混合したものを用いた。各色の画素形成材料の粘度は1000Pになるよう樹脂の配合比率を調整した。

次にこの画素形成材料を実施例 1 でもちいた治 具に充填して基板上に押し出したのち0.5mm/sec 素用にもSP-5003、M-5700、M-8 060の混合物にフタロシアニン(ピグメントブ ルー15)を12部とバイオレット(ピグメント バイオレット23)8部混合して用いた。赤、 緑、骨の各色の画素形成材料中の顔料濃度は25 重量%であった。また各色の画素形成材料の粘度 は5000Pになるよう樹脂の配合比率を調整し た。さらに光硬化剤としてE、メルク社製ダロ キュア1173を10重量%混合した。

画素形成材料配置のための治具のノズルの図面を第3図に示す。ノズルの材質はSUS-316を用い、放電加工により直径 100μmの穴を作成した。さらにノズルの外径を内径として有するポリエチレンチューブをノズルに取り付けたのちチューブ内に赤画素の形成材料を充填した。さらにチューブのノズルの付いていない側をコンプレッサに接続した。

このようにして作成した画素形成材料配置のための治具を用いてほう硅酸ガラス基板上に赤画素を形成した。まず基板を洗浄後真空チャックによ

の速度で抬具を基板から垂直に引き魅して、赤面素を作成したのち熱風乾燥器で100℃、1時間仮硬化した。次に赤面素と同様にして緑画素、青面素を作成した。

このようにして赤、緑、青画素を基板上に作成したのち熱風乾燥器で100℃、5時間本硬化した。その膜厚は赤、緑、青すべて0.5μm であった。比較例

実施例と同様の100mm×100mm×1.1mm のほう硅酸ガラス板を透明基板として用いた。

この を 板上に 実 施 例 1 で 用いたエポキシアクリレート とポリエステルアクリレートの 混合 間 が に 実 施 例 1 で 用いた な 別 1 で 用いた を が 観 合 した ものに 実 施 例 1 で 用いた で 日 の な 型 の な と で で の 赤 画 素 を 作 成 し て る な で 3 3 W/c m で 3 分間 光 照 れ し て 緑 で で 3 な W/c m で 3 分間 光 照 れ し で 緑 で で な で な し に の 基 板 上 に 同 様 に し て 緑 で で か っ た 。 眼 厚 は 、 1.0 ± 0.5 μ m で あ っ た 。

特開昭63-205608(4)

カラーフィルタの断面形状測定

以上の実施例および比較例について触針式膜厚別定装置、テンカー社アルファステップ100型になり、を用いてカラーフィルタの断面形はたたの結果を第4図から第6図に示っルタの大きのは実施例1で作成したカラーフィルタの断面形状でははずるのでは、かる通り第4図および第5図ではは画素内で均一であるが第6図ではは画素内で均一であるが第6図でははある。

発明の効果

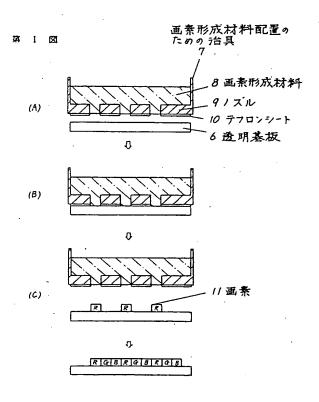
以上のように本発明の製造法によれば、画素形成材料を画素と大きさが同程度の穴を通して供給し透明基板上に配置することにより、画素形成材料の膜厚を均一にすることができ、画素内での膜厚が均一なカラーフィルタを得ることができる。4. 図面の簡単な説明

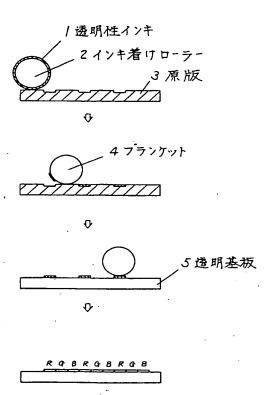
第1図は、本発明の一実施例におけるカラーフィルタの製造プロセスを示す断面図、第2図は、従来のカラーフィルタの製造法を示す断例図、第3図(a)及び(b)は各々、本発明の一実施例における画素形成材料配置に用いられるノス第のにおける画素形成材料配置に用いられると第のの主体を明で得られたカラーフィルタの腹断面の形状の測定結果を示す断面図、第6図は、従来のカラーフィルタの腹断面の形状の測定結果を示す断面図である。

1・・・透明性インキ、2・・・インキ着けローラー、3・・・原版、4・・・ブランケット5・・・透明基板、6・・・透明基板、7・・・画素形成材料配置のための治具、8・・・画素形成材料、9・・・ノズル、10・・・テフロンシート、11・・・画素。

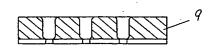
代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 ほか1名

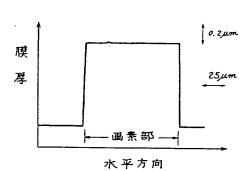
第 2 図



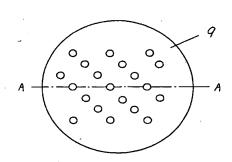


(Q)

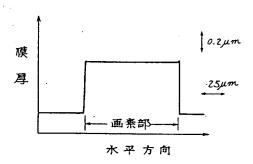




(b)



第 5 図



第 6 図

